

일본공개특허공보 평 13-035361호(2001.02.09) 1부.

[첨부그림 1]

(10)日本国特許庁(J.P.)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-35361

(P2001-35361A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

(51)Int.Cl.

雑項番号

F1

F12-1(参考)

H01J 9/02
1/304
31/12

H01J 9/02
31/12
1/30

B 6C 03.6
C
P

審査請求 未請求 請求項の範囲: OL (全 7 項)

(21)出願番号

特願平11-202582

(71)出願人 000201814

友成電子工業株式会社

千葉県流山市大芝229

(22)出願日

平成11年7月16日(1999.7.16)

(72)発明者 伊藤 茂生

千葉県流山市大芝229 友成電子工業株式
会社内

(73)発明者 新山 剛宏

千葉県流山市大芝229 友成電子工業株式
会社内

(74)代理人 100089728

弁護士 大塚 秀一

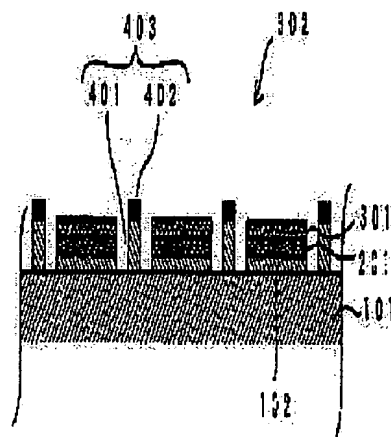
Fターム(参考) 5C038 B001 B019 B021 B006 B008

B008 B002 B012 B011

(54)【発明の名称】 電子放出源の製造方法、電子放出源及び真空発光表示器

【課題】 カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノバ
ーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中
の少なくとも一つを有するカーボン材料を用いて、低電
圧駆動で高効率な電子放出を可能にすること。

【解決手段】 絶縁基板 101 上に、カソード層 102、
抵抗層 201、カーボンナノチューブを含むカーボ
ン材料によって形成されたエミッタ 301 を積層した
後、ドライエッチングによってエミッタ 301 の上部表
面をエッチング処理する。その後、リブ状ゲート電極 4
03 を形成することにより電子放出源が完成する。



【특허請求の範囲】

【請求項1】 카ソード基板と게이트電極間にエミッタを配設し、前記カソード基板と게이트電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出部の製造方法において、

絶縁基板上にカソード基板を積層する工程と、

前記カソード基板にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を積層してエミッタを形成する工程と、

前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、

前記エミッタから離間する位置に게이트電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出部の製造方法。

【請求項2】 카ソード基板と게이트電極間にエミッタを配設し、前記カソード基板と게이트電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出部の製造方法において、

絶縁基板上にカソード基板を積層する工程と、

前記カソード基板に抵抗層を積層する工程と、

前記抵抗層にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を積層してエミッタを形成する工程と、

前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、

前記エミッタから離間する位置に게이트電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出部の製造方法。

【請求項3】 前記ドライエッチングは、H₂又はO₂を含むエッチングガス、あるいは、C₂H₂系ガス又はC₂H₄F₂系ガスを含有するエッチングガスを使用した反応性イオンエッチングであることを特徴とする請求項1又は2記載の電子放出部の製造方法。

【請求項4】 카ソード基板と게이트電極間にエミッタを配設し、前記カソード基板と게이트電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出部において、

前記エミッタは、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を、直接又は抵抗層を介して前記カソード基板に積層すると共に、前記カーボン材料をドライエッチングによってエッチング処理することにより形成したことを特徴とする電子放出部。

【請求項5】 電子放出部及び蛍光体が積層されたアノード電極を真空気密容器内に配設し、前記電子放出部から放出される電子を前記蛍光体に射突させることにより発光表示を行う発光型表示器において、

前記電子放出部として、請求項4記載の電子放出部を使用したことを特徴とする発光型表示器。

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電子を放出する電子放出部の製造方法、これによって製造した電子放出部及び前記電子放出部を使用した発光型表示器に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来から、カソード基板と게이트電極(引き出し電極)間に、電子を放出する電子放出材料によって形成されたエミッタを配設し、前記カソード基板と게이트電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出部が一部で実用化され、又、研究が進められている。

【0003】 電界の作用によって電子を放出する電界電子放出部は、金属または半導体等の表面の印加電界を109V/cm程度にするとトンネル効果により障壁を通過して常温でも真空中に電子放出が行われる現象であり、熱エネルギーを利用する電子源(熱電子放出部)に比べ、省エネルギーで長寿命化が可能等、多くの優れた点を有している。エミッタ材料としては、シリコン等の半導体、タングステン、モリブデンなどの金属、ダイヤモンドライクカーボン(DLC; Diamond-Like Carbon)等がある。

【0004】 エミッタに印加される電界強度によって、その引き出し電流が決定されるため、低電圧駆動で高効率な電子放出部を構成するためには、鋭利な先端を持つエミッタを使用する必要があるため、前記半導体や金属等を使用してエミッタを形成する場合には、電子放出部の先端を鋭利な針状に加工することが必要となる。しかしながら、前記半導体や金属等の先端を鋭利な針状に加工することは容易でなく、大規模な装置が必要になるため極めて高価になるという問題がある。

【0005】 以上の点から、最近、カーボンナノチューブが電子放出材料として注目されつつある。カーボンナノチューブはその外径が1~数1.0nmと非常に小さい筒状のカーボン材料であり、形状的には電界集中が起きやすく低電圧で電子放出を行わせるのに十分な障壁形態を持ち、その材料であるカーボンは化学的に安定、機械的にも強靱であるという特徴を持つため、エミッタに適した材料である。

【0006】 例えば、カーボンナノチューブを利用した電子放出部として、特開平10-31954号公報に開示された電子放出部がある。前記電子放出部は、カーボンナノチューブを含むペースト材料をカソード基板上、あるいは前記カソード基板上に積層された抵抗層上に印刷後、焼成し、その上方にリブ状の게이트電極を配設した構造のものがあり、前記カソード基板と게이트電極間に電圧を印加することにより、電子を放出させることが

できる。また、前記電子放出源を蛍光型表示器の電子放出源として使用する場合には、前記電子放出源に向向するように蛍光体を接合したアノード電極を設けて、これらを真空気密容器内に配設することによって蛍光型表示器を形成する。かかる構成とすることにより、前記ゲート電極及びアノード電極を所定の正電位に駆動することによって、前記カーボンナノチューブから放出される電子により前記蛍光体を励起し、発光表示させることができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】前記公報に記載された電子放出源においては、カーボンナノチューブを含むカーボン材料をペースト化し、このペースト材料を印刷形成後、乾燥、焼成するにすぎないため、前記カーボン材料をペースト化するための溶剤に含まれる成分が焼成後も残存し、これがカーボンナノチューブの表面を覆った状態でエミッタが形成されるため、エミッタの仕事関数が高くなってしまふ。よって、低電圧での電子放出が困難になり、電子放出効率が低いという問題があった。また、電子放出源として線形で複雑な構造の電子放出源の洗浄が困難であった。

[0008] また、カーボンナノチューブ以外にも微少なカーボン材料としてフラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセルあるいはカーボンナノホーン等が注目されているが、これらのペースト材料を用いてエミッタを形成した場合にも、前記同様、低電圧で高効率に電子放出を生じさせることが困難であるという問題があった。したがって、前記方法で得られた電子放出源を蛍光型表示器に使用した場合に、低電圧の駆動では高輝度な発光表示を得ることが困難であるという問題があった。

[0009] 本発明は、前記問題点に鑑み成されたもので、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むカーボン材料を用いて、低電圧駆動で高効率な電子放出を可能にすることを課題としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、カソード電極とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード電極とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、絶縁基板にカソード電極を接合する工程と、前記カソード電極にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を接合してエミッタを形成する工程と、前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、前記エミッタから離間する位置にゲート電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出源の製造方法が提供される。

[0011] また、本発明によれば、カソード電極とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード電極とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源の製造方法において、絶縁基板にカソード電極を接合する工程と、前記カソード電極に抵抗層を接合する工程と、前記抵抗層にカーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むペースト材料を接合してエミッタを形成する工程と、前記エミッタの表面をドライエッチングによりエッチング処理する工程と、前記エミッタから離間する位置にゲート電極を形成する工程とを備えて成ることを特徴とする電子放出源の製造方法が提供される。

[0012] ここで、前記ドライエッチングとして、 H_2 又は O_2 を含むエッチングガス、あるいは、 $C \times H_4$ 系ガス又は $C \times H_4 F_6$ 系ガスを含むエッチングガスを使用した反応性イオンエッチングを使用してもよい。また、本発明によれば、カソード電極とゲート電極間にエミッタを配設し、前記カソード電極とゲート電極間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を放出する電子放出源において、前記エミッタは、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを含むカーボン材料を、直接又は抵抗層を介して前記カソード電極に接合すると共に、前記カーボン材料をドライエッチングによってエッチング処理することにより形成したことを特徴とする電子放出源が提供される。

[0013] さらに、本発明によれば、電子放出源及び蛍光体が接合されたアノード電極を真空気密容器内に配設し、前記電子放出源から放出される電子を前記蛍光体に射突させることにより発光表示を行う蛍光型表示器において、前記電子放出源電子放出源を使用したことを特徴とする蛍光型表示器が提供される。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて、本発明の実施の形態について説明する。尚、各図において同一部分には同一符号を付している。図1乃至図3は、本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための側断面図である。

[0015] 先ず、図1において、有機酸ガラス等の絶縁基板101上に、銀ペーストをスクリーン印刷により接合し、焼成することによって、カソード電極102を約5 μm 程度の膜厚に接合形成する。次に、図2に示すように、カソード電極102の上部に、電子放出の安定化や電極接合時の過電流防止を図るための抵抗体材料をスクリーン印刷により約5 μm 程度の膜厚に接合し、焼成することによって抵抗層201接合形成する。抵抗層201の材料としては、RuO₂系の抵抗体材料等が使用できる。

[0016] 次に、カーボンナノチューブを含むペース

ト材料を、図3に示すように、スクリーン印刷により抵抗層201上に塗布して、カーボンナノチューブを含むエミッタ301を約100 μ m程度の膜厚に形成する。尚、カーボンナノチューブを含むペースト材料としては、アーク放電法によって生成したカーボンナノチューブを含むカーボン材料を、エチルセルロースをテルビオネールに溶解した溶液に、超音波等によって良く分散したものを使用することができる。また、抵抗層201との固着強度を増すために、焼成後にも異なる無機系の接着剤(ガラス系、金属アルコキシド等)を適宜添加することができる。

【0017】次に、所定温度(例えば、約100度C程度)まで昇温してペースト状のエミッタ301を乾燥させた後、所定温度(例えば、約500度C程度)の大気中下で焼成することにより、絶縁基板101上に、カソード基板302を反応性イオンエッチング(RIE)によりエッチング処理する。図6は、カソード基板301に RIE処理を施すための装置を示す図で、チャンバ601内に掛けられた上部電極602に対向するように、下部電極603上にカソード基板302を配置し、図示しないガス注入、排出口を通してエッチングガスを注入、排出することによってエッチングガスを供給すると共に、接地された上部電極602と下部電極603との間に、高周波電源604から高周波(例えば13、56MHz)電力を供給する。これにより、カソード基板302のエミッタ301の表面をエッチング処理する。

【0018】次に、エッチングガスとして、例えば、H2又はO2を含むエッチングガス、あるいは、CHF3、CF4、C2F6、C3F8、C5F12等のCxHy系又はCxHyFz系ガスを含むエッチングガス等が使用できる。前記エッチング処理により、エミッタ301のカーボンナノチューブの表面に被着した遊離成分等が除去され、エミッタ301のカーボンナノチューブ自体がエミッタ301の表面に露出する。

【0019】ここで、エッチングガスとして、例えば、H2又はO2を含むエッチングガス、あるいは、CHF3、CF4、C2F6、C3F8、C5F12等のCxHy系又はCxHyFz系ガスを含むエッチングガス等が使用できる。前記エッチング処理により、エミッタ301のカーボンナノチューブの表面に被着した遊離成分等が除去され、エミッタ301のカーボンナノチューブ自体がエミッタ301の表面に露出する。

【0020】次に、図4に示すように、カソード基板302上でエミッタ301間の凹部内に、ガラス製絶縁層(リブ)401を約400 μ m程度の厚みに形成すると共に、該絶縁性リブ401上に約50 μ m程度の膜厚のゲート電極402を積層被着することにより、リブ状ゲート電極403を形成し、これにより電界放出型の電子放出源が完成する。尚、リブ状ゲート電極403の形成方法としては、例えば、転写用基板(図示せず)上に、ゲート電極402を形成した後、ゲート電極402上に絶縁性リブ401を積層被着し、さらに絶縁性リブ401上に接着剤(図示せず)を積層被着し、これらを、図4に示す位置に位置合わせを行って転写するようにしてもよい。

【0021】このようにして得られた電子放出源においては、カソード基板102とゲート電極402間に所定の電圧を印加することにより、エミッタ301の露出したカーボンナノチューブに電界の集中が生じる。したがって、電子放出の開始電圧が低くなり、低電圧で高効率に電子放出を生じさせることが可能になる。また、抵抗層201の存在により、電子放出の安定化や、ゲート電極402とエミッタ301とが短絡した際の過電流の防止が図り得る。

【0022】尚、本実施の形態においては、エミッタ301表面のエッチング処理は、リブ状ゲート電極403を形成する前に行うようにしたが、リブ状ゲート電極403を形成した後に行うようにしてもよい。また、エッチング処理は、RIEを使用した、プラズマエッチングやスパッタエッチング等、各種のドライエッチングが使用できる。さらに、ゲート電極をリブ状のゲート電極によって形成したが、メッシュ状ゲート電極等、他の構造のゲート電極を使用することもできる。また、電子放出の安定化や電極短絡時の過電流防止が特に必要とされない場合や、他の構造によって実現できる場合等には、抵抗層201は不要である。この場合、エミッタ301はカソード基板102に直接被着形成されることになる。

【0023】また、エミッタ301の材料としてカーボンナノチューブを含むカーボン材料を使用した。フラーレン、ナノバティックル、ナノカプセルあるいはカーボンナノホーンを含むカーボン材料も使用することが可能である。即ち、エミッタ301の材料として、カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノバティックル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中、少なくとも一つを有するカーボン材料を含むペースト材料を使用することが可能である。

【0024】次に、前記電子放出源を使用して、蛍光発光型表示器を形成する。図5は、本発明の実施の形態に係る蛍光発光型表示器の一部切欠き断面図であり、前記の如くして製造した電子放出源を使用した例である。図5において、蛍光発光型表示器は、亜硫酸ガラスによって形成された背面基板としての絶縁基板101、亜硫酸ガラスによって形成された前面基板としての透光性の絶縁基板501、及び、絶縁基板101、501の周囲を封着するシールガラス504とを有し、その内部が真空状態に保持された真空気密容器を備えている。

【0025】また、前述したように、絶縁基板101の内面には、カソード基板102、カソード基板102に連続して被着形成された抵抗層201、抵抗層201に連続して被着形成されたエミッタ301が積層被着されている。さらに、絶縁基板101の内面にはエミッタ301間の凹部内に、絶縁性リブ401及びゲート電極402が被着されたリブ状ゲート電極403が被着形成されている。一方、絶縁基板501の内面には、ア

노드電極502及びアノード電極502に接合された
發光體503が順層配設されている。

【0025】尚、文字やグラフィック等を表示する形式
の發光型表示器の場合には、カソード電極102、
アノード電極502及びゲート電極402は、各々、マ
トリクス状に形成する、あるいは、特定の電極をベタ状
に形成して他の電極をマトリクス状に形成する等、適宜
目的に応じたパターンに形成する。また、大画面表示装
置の画素用發光素子として使用する發光型表示器の
場合にも、前記各電極のパターンを適宜決定して形成す
る。

【0027】上記構成の發光型表示器において、カ
ソード電極102、ゲート電極402及びアノード電極
502に所定電圧の駆動信号を供給することにより發光
體503が発光し、各電極の形成パターンや駆動信号に
応じて、文字やグラフィック等の發光表示、あるいは發
光素子としての發光表示を行わせることができる。この
とき、エミッタ301の表面に露出したカーボンナノチ
ューブに電界集中が生じるため、低電圧駆動により、高
輝度で高品位な發光表示を得ることが可能になる。

【0028】以上述べたように本発明の実施の形態に係
る電子放出源の製造方法は、カソード電極とゲート電極
間にエミッタを配設し、前記カソード電極とゲート電極
間に電圧を印加することにより前記エミッタから電子を
放出する電子放出源の製造方法において、透明絶縁ガラス
等の絶縁基板101に銅やアルミニウム等のカソード電
極102を積層する工程と、カーボンナノチューブ、フ
ラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカー
ボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材
料を電子放出材料として使用し該電子放出材料を含むベ
ースト材料を前記カソード電極に積層してエミッタ30
1を形成する工程と、エミッタ301を焼成する工程
と、前記焼成されたエミッタ301の表面をR1、E等の
ドライエッチングによりエッチング処理する工程と、エ
ミッタ301から離間した位置にゲート電極（例えば、
リブ状あるいはメッシュ状のゲート電極）402を形成
する工程とを備えて成ることを特徴としている。したが
って、前記カーボン材料の表面に接合した溶媒成分等が
除去されて、カーボン材料であるカーボンナノチ
ューブ、フラレン、ナノパーティクル、ナノカプセルある
いはカーボンナノホーン自身が露出し、前記露出したカ
ーボン材料に電界集中が生じるため、低電圧で高効率に
電子放出を生じる電子放出源を製造することが可能にな
る。

【0029】また、前記製造工程中、カソード電極10
2を積層する工程とエミッタ301を形成する工程の間
に、RuO2系の抵抗材料等によって形成した抵抗層2
01をカソード電極102に積層する工程を付加するよ
うにしてもよい。即ち、絶縁基板101上にカソード電
極102を積層する工程と、カソード電極102に抵抗

層201を積層する工程と、抵抗層201にカーボンナ
ノチューブ、フラレン、ナノパーティクル、ナノカプ
セル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有
するカーボン材料を含むペースト材料を積層してエミッ
タ301を形成する工程とを備えるようにしてもよい。
これにより、前記のように低電圧で高効率に電子放出を
生じる電子放出源を製造することが可能になるだけでな
く、電子放出の安定化や電極経絡時の過電流防止が可能
な電子放出源の製造方法が提供される。

【0030】また、本発明の実施の形態によれば、カソ
ード電極102とゲート電極402間にエミッタ301
を配設し、カソード電極102とゲート電極402間に
電圧を印加することによりエミッタ301から電子を放
出する電子放出源において、エミッタ301は、カーボ
ンナノチューブ、フラレン、ナノパーティクル、ナノ
カプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つ
を有するカーボン材料によって形成されると共に、直接
又は抵抗層201を介してカソード電極102に焼層積
着されて成り、前記カーボン材料はドライエッチングに
よってエッチング処理されていることを特徴とする電子
放出源が提供される。したがって、低電圧で高効率に電
子放出を発生することが可能になり又、電子放出の安定
化や電極経絡時の過電流防止が可能になる。

【0031】さらに本発明の実施の形態によれば、發光
表示管や發光型表示器、電子放出源、發光體及び前記發
光體が接合されたアノード電極を真空気密容器内に配設
し、前記電子放出源から放出される電子を前記發光體に
射突させることにより發光表示を行う發光型表示器
において、電子放出源として、前記のようにして得られ
た電子放出源を使用することにより、低電圧駆動によ
り、高輝度で高品位な發光表示を得ることが可能にな
る。

【0032】尚、前記実施の形態においては、カソード
電極102に対してゲート電極402を上方に配設する
立体構造の電子放出源の例で説明したが、カソード電極
とゲート電極の双方を絶縁基板上の同一平面上に配設す
ることにより、平面的な電子放出源を構成することも可
能である。

【0033】

【実施例】図7は本発明の実施例に係る電子放出源の特
性評価を行うための装置を示す側断面図で、図8は本実
施例の特性図である。図7で利用した電子放出源はカソ
ード電極とエミッタ間の抵抗層を有しない構造の電子放
出源であり、真空外圍器701を構成する一方の絶縁基
板101内面にはカソード電極102及びエミッタ30
1が積層形成され、他方の基板702内面には、エミッ
タ301に対向してアノード電極502が接合されてい
る。エミッタ301は、カーボンナノチューブを含むカ
ーボン材料によって形成されている。

【0034】また、カソード電極102とアノード電極

502의間に, 直流通電 703及び電流計 704의直列回路が接続されている. カソード導体 102とアノード導体 502의距離は 200 μ mで, 카ソード導体 102及びエミッタ 301의大きさは 1mm \times 1mm의正方形狀に形成されている.

【0035】尚, エミッタ 301의ETCHING處理方法としては圖 6の裝置を用いたR.I.E處理を行い, ETCHING條件としては, (1) ETCHINGガスがO₂の場合は, ガス流量が 50s.c.c.m, 交流電壓 604의出力が 150W, 챔버 601内の壓力が 5Pa, ETCHING時間が 120secであり, 又, (2) ETCHINGガスがCHF₃の場合は, ガス流量が 80s.c.c.m, 交流電壓 604의出力が 150W, 챔버 601内の壓力が 5Pa, ETCHING時間が 120secで行った.

【0036】圖 6において, エミッタ 301의放出電流 I_eと直流通電 703의出力電壓 V_g(V)의I-V特性から明らかなように, ETCHINGガスとしてCHF₃を用いてETCHING處理した場合の方が, ETCHING處理しない場合(未處理)よりも, 低電圧で大きな電流が得られた. また, ETCHINGガスとしてO₂を用いた場合には, さらに低電圧で大きな電流が得られ, 電子放出特性がより向上していることがわかる.

【0037】
【発明の效果】本発明によれば, 低電圧で高効率な電子放出源の製造方法を提供することが可能になる. これにより, 電子放出特性の優れた電子放出源を提供することが可能になる. また, 低電圧駆動が可能で, 高輝度で高品位な蛍光管型表示器を提供することが可能になる.

【圖 1】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法の断面図である. 絶縁基板にカソード導

【圖 2】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための断面図で, カソード導体に抵抗層を積層する工程を示す図である.

【圖 3】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための断面図で, 抵抗層にエミッタを積層する工程を示す図である.

【圖 4】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法を説明するための断面図で, ゲート電極を積層する工程を示す図である.

【圖 5】本発明の実施の形態に係る蛍光管型表示器の一部切欠き断面図である.

【圖 6】本発明の実施の形態に係る電子放出源の製造方法におけるETCHING處理工程を説明するための図である.

【圖 7】本発明の実施例に係る電子放出源の特性を測定するための装置を示す図である.

【圖 8】本発明の実施例に係る電子放出源の特性図である.

【符号の説明】

- 101・・・真空気密容器を構成する前面基板としての絶縁基板
- 102・・・カソード導体
- 201・・・抵抗層
- 301・・・エミッタ
- 302・・・カソード基板
- 401・・・リブ
- 402・・・ゲート電極
- 501・・・真空気密容器を構成する背面基板としての絶縁基板
- 502・・・アノード電極
- 503・・・蛍光体
- 504・・・真空気密容器を構成するシールガラス

【圖 1】



【圖 3】



【圖 2】



【圖 4】



